المجلة الأردنية للفيزياء

ARTICLE

معدل القشط العام لكاشف الأثر النووي 39-CR باستعمال المحلول القاشط NaOH/Ethanol

ياسر يحيى قاسم

قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراق.

Received on: 1/8/2015; Accepted on: 25/2/2016

الملخص: يهدف البحث إلى إيجاد معدل القشط العام (V_B) لكاشف الأثر النووي (V_B) باستعمال المحلول القاشط NaOH/Ethanol بدلاً من NaOH/Water بتراكيز مختلفة NaOH/Ethanol في درجة حرارة (V_B) 0 استعملت في ايجاد قيم معدل القشط العام طريقة القياس المباشر لسمك الطبقة المزالة جراء القشط الكيمياني للكاشف. وقد وجد أن قيم معدل القشط العام المقاسة باستعمال المحلول القاشط العام المقاسة بين NaOH/Ethanol أكبر بكثير من قيم معدل القشط العام بالمحلول القاشط العام المقاسة بين NaOH/Water عند التواكنز المستخدمة.

الكلمات الدالة: كاشف الأثر النووى CR-39، معدل القشط العام، المحلول القاشط NaOH/Ethanol.

Bulk Etch Rate of CR-39 Detector Using NaOH/Ethanol Etchant

Y. Y. Kasim

Physics Department, College of Education for Pure Science, Mosul University, Mosul, Iraq.

Extended Abstract:

The science of solid-state nuclear track detectors was born in 1958. Operation of the solid-state nuclear track detector is based on the fact that a heavy charged particle will cause extensive ionization of the material when it passes through a medium. The bulk etch rate V_B is the rate of removal of the undamaged surface of the detector. Due to the chemical reaction between the etching solution (etchant) and the detector material, some molecules of the detector material are removed. The final effect is the removal of the material from the detector surface. During etching, the material is removed layer by layer and the thickness of the detector becomes smaller and smaller. The aqueous solutions of NaOH or KOH are the most frequently used chemical solutions in this regard.

With the discovery of the relative fast etchant of NaOH/ethanol solution for the CR-39 detector, more etchants can be chosen for CR-39 in various applications. The bulk etch and track etch rates depend on the molarities of the NaOH/ethanol solution. In the present investigation, the bulk etch properties of CR-39 in NaOH/ethanol were measured from direct measurements instead of using the track length-diameter method. The track length-diameter method is an indirect method, which might not be able to take into account the effects resulting from precipitation of etch products onto the alpha-particle track walls. The latter has likely occurred in etching of CR-39 using NaOH/ethanol as found in the present work. The advantage of the direct method used in the present paper is that the results will not be affected by such precipitation.

Corresponding Author: Y. Y. Kasim Email: yasr physics@yahoo.com

ياسر يحيى قاسم

The paper aims to determine the bulk etch rate of the nuclear track detector CR-39 using the echant solution NaOH/Ethanol. A piece of plastic detector CR-39 Page Mouldings (Worcestershire, England) with 200 μm thickness and dimensions of (1.2x1.2) cm² was used. The detectors were etched by the aqueous solution NaOH/Ethanol instead of NaOH/Water with different molarities (1.5-4.0) N at a temperature of (50±1) °C. The direct measurement method of the removed layer from the detector surface has been used to find the bulk etch rate. It was found that the bulk etch rates measured by using the etchant solution NaOH/Ethanol are much greater than those obtained by using NaOH/Water. Their values have ranged between (11.813-18.268) $\mu m.hr^{-1}$.

Keywords: SSNTD's, Bulk etch rate, CR-39, Ethanol etchant.

المقدمة

إن التطور في دراسة معدل القشط على طول الأثر ومعدل القشط العام (V_B) أدى إلى اكتشاف العديد (V_T) من المحاليل القاشطة التي تستخدم في إظهار الأثار الناتجة من الجسيمات النووية التي يقصف بها الكاشف. فقد تمكن العديد من الباحثين من التوصل إلى محاليل قاشطة لكواشف الأثر النووي الصلبة تكون ذات فعالية أكبر في قشط الكواشف الصلبة السميكة وتعمل على تقليل زمن إظهار الآثار المستترة في الكاشف [1]. إن معدل القشط العام هو مقدار ما يزال من سطح الكاشف خلال عملية التفاعل الكيميائي بين المادة القاشطة ومادة الكاشف، مما يؤدي إلى تقليل سمكه (Degradation) مع تقدم عملية القشط [2]. ويعد معدل القشط العام من معلمات الكاشف؛ إذ يعتمد على عوامل عدة منها؛ نقاوة المادة الأساسية المصنع منها الكاشف، ومدى تجانسها وتماثل خواصها، وطبيعة جزيئات الكاشف البوليمرى وظروف بلمرته خلال عملية الإنتاج، فضلا عن اعتماده على العوامل البيئية في أثناء تشعيع الكاشف. فالمواد القاشطة لا تزيل السطح العام فقط، بل تسبب كذلك الانتفاخ في مادة الكاشف تبعاً لطبيعة جزيئات كاشف الأثر النووي وظروف بلمرتها خلال عملية إنتاجه، فضلاً عن اعتماده على العوامل البيئية مثل الرطوبة، والجفاف، وتغير درجات الحرارة خلال فترة التشعيع للكاشف [3].

والى جانب كون V_B معلمًا كشفيًا فإنه يعد أيضاً معلماً قشطياً مهماً (etching parameter)، حيث يعتمد على نوع المحلول الكيميائي القاشط، وتركيزه، ودرجة حرارته [2، 4]. ويمتلك معدل القشط العام قيمة واحدة محددة تحت ظروف قشطية وبيئية معينة وضمن سمك قليل مزال من سطح الكاشف ولفترة قشط قصيرة. وقد تتغير قيمته بشكل لاخطي لزمن قشط طويل؛ أي عندما تكون كمية المزالة من سطح الكاشف كبيرة. وفضلاً عن هذا، فإن عملية التسخين، ونوع المحلول الكيميائي القاشط، وتركيزه، ودرجة حرارته لها تأثير كبير على V_B

إن كاشف الأثر النووي CR-39 عبارة عن مادة بوليمرية بلاستيكية صلبة من نوع متعدد الكربون، ويمتاز بتجانس مادته وتماثل خواصها وبخلفيته الإشعاعية القليلة، فضلاً عن حساسيته العالية للكشف عن الجسيمات المشحونة ومنها جسيمات ألفا وكذلك الكشف عن النيوترونات. فقد وجد أن معدل القشط العام (V_B) لهذه الكواشف ومعدل قشط الأثر (V_T) يتأثران بتغير تراكيز المحاليل القلوية المائية القاشطة، مثل هيدروكسيد الصوديوم NaOH وهيدروكسيد البوتاسيوم (V_T) العلاقة (V_T)

$$V_{x} = F_{x} C^{n} e^{\left(-\frac{E_{k}}{kT}\right)} \tag{1}$$

إذ إن V_X يمثل V_B أو V_T ، و V_T ثابت يعتمد على نوع المادة، و V_T تركيز المحلول القاشط في مدى ($V_T \geq 3$ و $V_T \geq 3$ رجة حرارة المحلول القاشط بالكلفن.

ويمكن صياغة المعادلة (1) على الشكل الآتي:
$$y = a_1 \; x^{-a_2} e^{-a_3} \eqno(2)$$

ونظراً لأهمية معدل القشط العام (V_B) في التحكم في عملية تكوين الأثر من خلال نسبة معدل القشط (V_T) ، المعتمدة على معدل القشط العام ومعدل قشط الأثر (V_T) ، فإنه يجب قياسه بشكل دقيق. ويمكن استخدام طرائق مختلفة لقياسه وباعتماد نمطين؛ إما بتشعيع الكاشف بجسيمات ألفا أو بدون تشعيعه. ومن الطرائق المستخدمة لقياس معدل القشط العام قياس سمك المادة المزالة من سطح الكاشف، وذلك بقياس سمك الكاشف قبل عمليات قشط متعاقبة وبعدها لأزمان قشط قصيرة ضمن مدة ثبات V_B ، ثم يحسب V_B من العلاقة الآتية V_B :

$$V_B = \frac{1}{2} \frac{h}{t} \tag{3}$$

حيث $h (\mu m)$ سمك الطبقة المزالة من سطح الكاشف في زمن t (hr) يشير الى قشط وجهي

الكاشف من الجهتين. ومع تطور الأجهزة، أصبح بالإمكان قياس فرق السمك المزال مباشرة بطريقة تدعى -Peeled) (f) (6, 10].

وهناك طرائق اخرى لقياس V_B منها القياس التثاقلي [2]، وطريقة قياس أقطار شظايا الانشطار باستخدام المصدر المشع ^{25}Cf [8]. وهناك طريقة أخرى لقياس معدل القشط العام (V_B) وهي طريقة قياس طول- قطر الأثر ((V_c-D)). وهذه الطريقة ليست بالسهولة مقارنة بالطرائق السابقة في عملية حساب (V_B) ، لأنها تتطلب الحصول على صور للأثار المتكونة في الكاشف، وتتطلب قياساً دقيقاً لكل من قطر الأثر ((D)) وطوله (D_c) تجريبياً بشكل مباشر (D_c) 11، 11.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير المحلول القاشط NaOH/Ethanol على معدل القشط العام (V_B) لكاشف الأثر النووي CR-39 ومقارنة النتائج التي يتم الحصول عليها من هذا البحث مع القيم الناتجة من استعمال المحلول القاشط NaOH/Water.

طريقة العمل

استعمل كاشف الأثر النووى CR-39 من Page 200 سمکه Mouldings (Worcestershire, England) μm وقطع بأبعاد 2.2x1.2) cm² وصقلت الحافات بشكل جيد للتخلص من الخدوش ولجعلها حادة وواضحة للحصول على قياسات دقيقة لسمك الكاشف ومن ثم معدل القشط العام له. لإجراء عملية القشط الكيميائي للكاشف، استعملت المادة الكيميائية NaOH بنقاوة %95 حيث أذيبت في مادة الإيثانول Ethanol بنقاوة %95 وبتراكيز مختارة N (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0) القشط الكاشف عند درجة حرارة °C(±10) لأزمان قشط مختلفة لكل (V_B) تركيز [1، 13، 14]. لإيجاد معدل القشط العام بطريقة القياس المباشر، يقاس سمك الكاشف قبل القشط وبعده ويحسب مقدار السمك المزال (h) من سطح الكاشف للازمان القشطية المتعاقبة عند كل تركيز للمحلول القاشط. لقد استعملت في تصوير سمك حافة الكاشف وقياسه كاميرا رقمية (Digital Camera) من نوع مثبتة مباشرة على المجهر الضوئي وموصلة إلى حاسوب.

وجدير بالذكر أن معدل القشط العام للكاشف باستخدام المحاليل NaOH/Ethanol أكبر بكثير منه باستخدام المحاليل القلوية مثل NaOH/Water و KOH/Water. وعليه، فإن $^{\circ}$ إجراء عملية القشط في درجة حرارة عالية مثل $^{\circ}$ C

باستخدام محلول NaOH/Ethanol قد يزيل سمكًا من سطح الكاشف أكبر من طول الأثر المتكون فيه، وبذلك لا يمكن الحصول على آثار مقشوطة في الكاشف لإجراء القياسات عليها. لذا استخدمنا درجة حرارة $^{\circ}$ 50 للمحلول القاشط للتقليل من معدل القشط العام للحصول على آثار مقشوطة لإجراء مثل هذه الدراسات. ويمكن استخدام درجات حرارة أعلى أو أقل لدراسات أخرى تبعًا لهدف الدراسة [$^{\circ}$ 16-11، 14، 15].

النتائج والمناقشة

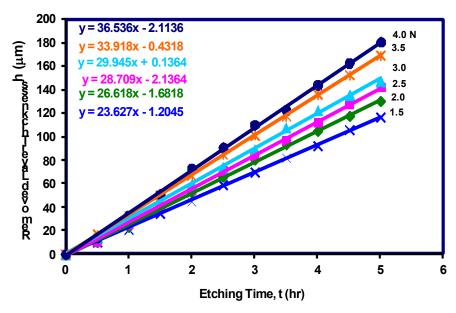
الشكل (1) يمثل سمك الطبقة المزالة من سطح الكاشف لأزمان قشط متعاقبة لكل تركيز للمحلول القاشط. ويلاحظ من الشكل أن مقدار ما يزال من سطح الكاشف يتناسب تناسبًا طرديًا وخطيًا مع زمن القشط بثبوت الظروف الأخرى. فزيادة زمن القشط تعمل على زيادة مدة التفاعل بين الكاشف والمحلول القاشط وبالتالي زيادة مقدار ما يتحلل (degradation) من مادة الكاشف من السطح، وبذلك يزداد سمك الطبقة المزالة من سطح الكاشف ويقل سمكه. أما الشكل (2) فإنه يمثل العلاقة بين سمك الطبقة المزالة وتركيز المحلول القاشط لأزمان قشط مختلفة، وهي علاقة طردية؛ إذ يلاحظ أن زيادة تركيز المحلول القاشط تؤدى إلى زيادة طاقة التفاعل بين الكاشف والمحلول، مما يعمل على تحلل كمية أكبر من مادة الكاشف من السطح العام للكاشف المتفاعل مع المحلول للفترة الزمنية للقشط نفسها وبالتالى زيادة سمك الطبقة المزالة ونقصان سمك الكاشف.

من حساب الميل في الشكل (1) وباستعمال المعادلة (3)، تم إيجاد معدلات القشط العام (V_B) لكاشف الأثر النووي V_B عند التراكيز المختلفة للمحلول القاشط، كما هو مبين في الجدول (1) والشكل (3). ويلاحظ أن معدل القشط العام يزداد خطياً مع زيادة تركيز المحلول القاشط؛ إذ إن زيادة التركيز تؤدي إلى تحلل كمية أكبر من مادة الكاشف وبالتالي زيادة معدل القشط العام للكاشف. وقد وجد أن تغير معدل القشط العام مع التراكيز المستخدمة المحلول القاشط V_B الشكل المستخدمة المحلول القاشط V_B

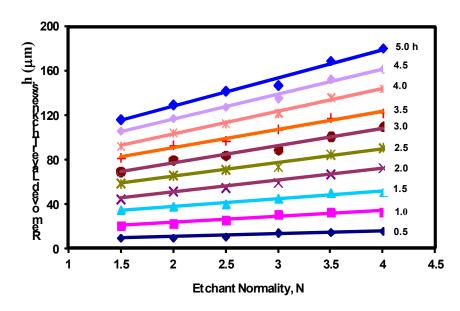
$$V_{R} = a + bN \tag{4}$$

.a=8.0562 , b=2.5053 μ m/h حيث

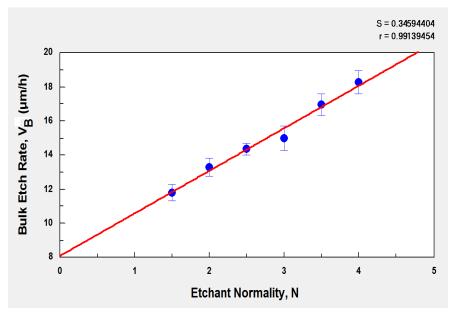
ياسر يحيى قاسم



الشكل (1): العلاقة بين سمك الطبقة المزالة وزمن القشط عند تراكيز مختلفة للمحلول القاشط.



الشكل (2): العلاقة بين سمك الطبقة المزالة وتركيز المحلول القاشط لأزمان قشط مختلفة.



الشكل (3): تغير معدل القشط العام لكاشف الأثر النووي 39-CR مع تركيز المحلول القاشط.

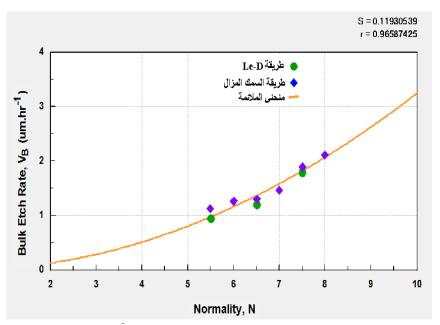
الجدول (1): معدلات القشط العام لكاشف الأثر النووي CR-39 عند تراكيز مختلفة للمحلول القاشط.

Normality, N	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
$V_{\rm B}$ ($\mu m \ hr^{-1}$)	11.813	13.309	14.354	14.972	16.959	18.268
	$\pm \ 0.485$	± 0.566	± 0.351	$\pm \ 0.727$	± 0.643	$\pm \ 0.703$

لبيان مدى الاختلاف بين قيم معدل القشط العام (V_B) التي تم CR-39 في الشكل (ER-39) التي تم CR-39 المحصول عليها في هذا البحث باستعمال المحلول القاشط الحصول عليها في هذا البحث باستعمال المحلول القاشط العام باستعمال (4) لـ NaOH/Water نورد الشكل (4) لـ Naoh/Water القشط العام (4) لـ Kasim and Al-Nia'emi الأثر النووي CR-39 بطرائق مختلفة عند تراكيز لكاشف الأثر النووي CR-39 بطرائق مختلفة عند تراكيز لكاشف الأثر النووي CR-39 بطرائق مختلفة القشط العام NaOh/Water يلاحظ من الشكلين (3) و(4) وجود المحلولين القاشطين؛ إذ إن المحلول القشط العام NaOH/Ethanol يُسرِّع بشكل كبير من عملية القشط الكيميائي مقارنة بالمحلول القشط الكيميائي مقارنة المحلول القشط العام بشكل كبير من عملية القشط الكيميائي مقارنة المحلول NaOH/Water مما يزيد من معدلات القشط العام بشكل أكبر.

إن الزيادة الشديدة في معدل القشط العام باستعمال المحلول القاشط NaOH/Ethanol مقارنة بمعدل القشط المحلول NaOH/Water يرجع سببها إلى امتزاج (miscibility) مادة الإيثانول مع النواتج العضوية (chiscibility) مادة الإيثانول مع النواتج العضوية للكاشف CR-39 البوليمري (callyl diglycol carbonate) خلال عملية القشط. فكربونات الصوديوم هي أحد النواتج في أثناء عملية قشط الكاشف CR-39، وإن معدل تكون كربونات الصوديوم في أثناء عملية القشط يكون أكبر للمحلول NaOH/Ethanol مما هو عليه للمحلول للمحلول NaOH/Water مما هو عليه للمحلول كربونات الصوديوم على سطح الكاشف CR-39 بسبب عدم نوبانيتها وتشبعها في الإيثانول التي تزيد من كميات المادة المزالة من سطح الكاشف بشكل كبير مما يؤدي بدوره إلى زيادة كبيرة في معدل القشط العام [1، 15].

ياسر يحيى قاسم



الشكل (4): معدلات القشط العام بطريقة السمك المزال وطريقة D-L_e مع منحني الملاءمة (fitting) عند تراكيز مختلفة للمحلول الشكل (4): معدلات القشط العام بطريقة السمك المزال وطريقة Ref. 7] NaOH/Water).

الاستنتاجات

من النتائج التي حصلنا عليها، يمكن أن نستنتج أن المحلول القاشط NaOH/Ethanol نو فعالية عالية في عملية القشط ويعطي نتائج جيدة لمعدل القشط العام V_B ويقيم أكبر مما هي عليه باستعمال المحلول القاشط ويقيم أكبر مما هي عليه باستعمال المحلول القاشط حيث يمكن الاستفادة منها في مجالات عديدة، منها تنظيف الكاشف من آثار الخلفية الإشعاعية قبل استعماله في إجراء تجارب وقياسات معينة ولاسيما قياس تراكيز الرادون، وكذلك في عمليات ترقيق الكاشف إلى سمك قليل بحدود (mm) الخلايا البيولوجية، فضلاً عن أن مثل هذه المحاليل تساعد في عمليات القشط في إظهار آثار الجسيمات النووية ذات الطاقات العالية في الكواشف السميكة في زمن أقصر مما

هو عليه عند استعمال المحلول القاشط NaOH/Water، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين تتطلبهما الآثار لمثل هذه الجسيمات.

إن الزيادة الكبيرة لمعدل القشط العام باستخدام المحلول القاشط NaOH/Ethanol عند درجات حرارة وتركيز عاليين لا تخلو من سلبيات؛ إذ إن السمك المزال يكون أكبر من طول الأثر المقشوط مما يؤدي إلى إزالة الأثر بالكامل وعدم مشاهدة آثار مقشوطة في الكاشف لإجراء القياسات عليها.

المراجع

- [10] Szydlowski, A., Sadowski, M., Czyzewski, T., Jaskola, M., Kormona, A., Kedzierski, J. and Krestschmer, W., Radiat. Meas., 312 (1999) 257.
- [11] Manzoor, S., Balestra, S., Cozzi, M., Errico, M., Giacomelli, G., Giorgini, M., Kumar, A., Margiotta, A., Medinaceli, E., Patrizii, L., Popa, V., Qureshi, I.E. and Togo, V., Nucl. Phys. Proc. Suppl. 172 (2007) 92. DOI:0.1016/j.nuclphysbps.2007.07.017.
- [12] Balestra, S., Cozzi, M., Giacomelli, G., Giacomelli, R., Giorgini, M., Kumar, A., Mandrioli, G., Manzoor, S., Margiotta, A.R., Medinaceli, E., Partizii, L., Popa, V., Qureshi, I.E., Rana, M.A., Sirri, G., Spurio, M., Togo, V. and Valieri, C., Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res. B, 254 (2007) 254.
- [13] Tse, K.C.C., Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B, 263 (2007) 300.
- [14] Yu, K.N. and Nikezic, D., In: Nuclear Track Detectors: Design, Methods and Applications, Editor: Maksim Sidorov and Oleg Ivanov (2009), Nova Science Publishers, Inc.
- [15] Chanl, K.F., Siu, S.Y.M., McClella, K.E., Tse, A.K.W., Lau, B.M.F., Nikezic, D., Richardson, B.J., Lam, P.K.S., Fong, W.F. and Yu, K.N., Radiation Protection Dosimetry, 122(1-4) (2006) 160.

- [1] Chan, K.F., Ng, F.M.F., Nikezic, D. and Yu, K.N., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 263 (2007) 284.
- [2] Nikezic, D. and Yu, K.N., Materials Science and Engineers R, 46 (2004) 51.
- [3] Ng, F.M.F., Nikezic, D. and Yu, K.N., Radiat. Meas., 40 (2005) 380.
- [4] Mahmood, I.H.T., "An Alternative Method for Extracting Parameters and Profiles of Tracks in CR-39 and LR-115 Detectors", M.Sc. Thesis, Department of Physics, College of Education, University of Mosul, Iraq (2011).
- [5] Khan, H.A., Nucl. Instrum. and Meth., 78 (1980) 491.
- [6] Somogyi, G. and Hunyadi, I., In: Proceedings of 10th International Conference of Solid State Nuclear Track Detectors, Loyn and Suppl. 2, Nuclear Tracks, Pergamon Press, Oxford (1980) 443.
- [7] Al-Nia'emi, S.H.S. and Kasim, Y.Y., Jordan J. Phys. (JJP), 6(1) (2013) 17.
- [8] Durrani, S.A. and Bull, R.K., "Solid State Nuclear Track Detection", (Pergamon Press, Oxford, 1987).
- [9] Ho, J.P.Y., Yip, C.W.Y., Nikezic, D. and Yu, K.N., Radiat. Meas., 36 (2003) 155.